

中国・韓国・台湾庁会合への議題提案

＊ 特許庁国際課宛に 7/12 付で提出

新規：

1. 【台湾】侵害訴訟における要件事実
2. 【中国】マドプロ出願についての登録証の発行
3. 【台湾】日本語明細書中の英文の取扱い

継続：

1. 【中国】少量貨物の例外の適用
2. 【中国】税関差止物品の保管・廃棄費用の権利者負担の廃止
3. 【中国】不正商標使用のケース
4. 【中国】保全処分後の本案事件提訴までの期間制限の緩和
5. 【中国】商標取消し審判における国外使用実績の考慮
6. 【中国】補正要件の緩和
7. 【中国】新規事項の緩和
8. 【中国】部分意匠の制度の導入
9. 【中国】庁通知に対する応答期限の延長
10. 【中国】民事訴訟手続き
11. 【中国】多区分の商標出願制度の導入
12. 【中国】優先権主張の要件
13. 【韓国】先後願の判断時期の変更

その他：

1. 【台湾】2012 年 7 月 1 日施行の改正商標法下における新商標の出願・審査の状況
2. 【韓国】2012 年に新たに導入された GI の保護、においの商標の保護についての出願状況・審査状況等

以上

